

産総研出願特許公開情報

出願内容は、産総研の特許検索システム(IDEA)からご覧になれます。

産総研が保有する技術、ノウハウの技術移転につきましては、知的財産部 技術移転室にご相談下さい。

産総研 イノベーション推進本部 知的財産部 技術移転室 TEL. 029-862-6158 FAX. 029-862-6159
mail. aist-tlo (@m.aist.go.jp を付けてください)

2012年 5月公開分 (51 件)

No.	公開番号	発明の名称	出願人
1	特開2012-105512	触媒燃焼型熱電発電機	独立行政法人産業技術総合研究所
2	特開2012-105499	スナバ回路及び電力変換回路	独立行政法人産業技術総合研究所
3	特開2012-105306	二重絶縁ゲート電界トランジスタを用いたMOSトランジスタ回路およびそれを用いたCMOSトランジスタ回路、SRAMセル回路、CMOS-SRAMセル回路、集積回路	独立行政法人産業技術総合研究所
4	特開2012-105305	二重絶縁ゲート電界トランジスタを用いたMOSトランジスタ回路およびそれを用いたCMOSトランジスタ回路、SRAMセル回路、CMOS-SRAMセル回路、集積回路	独立行政法人産業技術総合研究所
5	特開2012-104281	リチウム二次電池用負極材料及びその製造方法	福田金属箔粉工業株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
6	特開2012-104240	リチウムボレート系化合物の製造方法	株式会社豊田自動織機 独立行政法人産業技術総合研究所
7	特開2012-103815	画像処理方法、画像処理プログラム、これを記憶したコンピュータ読み取り可能な記憶媒体、及び画像処理装置	独立行政法人産業技術総合研究所
8	特開2012-102343	水素吸蔵合金、水素吸蔵合金電極及びニッケル水素二次電池	日本重化学工業株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
9	特開2012-102209	カーボンナノチューブの分散体およびその製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
10	特開2012-102053	1, 1-ジアリールエテン及びその製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
11	特開2012-102052	芳香族アシル化合物の製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
12	特開2012-101996	炭化ケイ素単結晶製造用炭化ケイ素粉体及びその製造方法	電気化学工業株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
13	特開2012-101964	エピタキシャル成長用基板およびエピタキシャル成長用基板の製造方法	東海カーボン株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
14	特開2012-101949	リチウムシリケート系化合物およびその製造方法	株式会社豊田自動織機 独立行政法人産業技術総合研究所
15	特開2012-100652	細胞膜破壊装置	独立行政法人産業技術総合研究所
16	特開2012-100636	新型インフルエンザウイルスのヘマグルチニンに結合するアプタマー	独立行政法人産業技術総合研究所

No.	公開番号	発明の名称	出願人
17	特開2012-100188	認証システム	株式会社東海理化電機製作所 独立行政法人産業技術総合研究所
18	特開2012-099350	イオンの測定装置及び方法	独立行政法人産業技術総合研究所
19	特開2012-099342	硫黄系正極活物質の製造方法、硫黄系正極活物質、および、リチウムイオン二次電池用正極	株式会社豊田自動織機 独立行政法人産業技術総合研究所
20	特開2012-099275	アルカリ蓄電池正極用粉末およびその製造方法	川崎重工業株式会社 株式会社パウレック 独立行政法人産業技術総合研究所
21	特開2012-099244	電極、電極の製造方法、有機エレクトロルミネッセンス(EL)装置、同装置の製造方法	電子化工株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
22	特開2012-098134	熱伝導率測定用プローブ及びその製造方法	国立大学法人宇都宮大学 独立行政法人産業技術総合研究所
23	特開2012-097015	シクロアルキルベンゼン類の製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
24	特開2012-097010	レニウム化合物を用いた乳酸類の製造方法	株式会社日本触媒 独立行政法人産業技術総合研究所
25	特開2012-097007	スズ含有化合物を用いた乳酸類の製造方法	株式会社日本触媒 独立行政法人産業技術総合研究所
26	特開2012-096974	リチウムマンガン系複合酸化物-炭素複合体およびその製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
27	特開2012-096294	ノンコンタクト搬送パッド	大谷技研株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
28	特開2012-095674	動物細胞用新規発現ベクター	独立行政法人産業技術総合研究所
29	特開2012-095649	ウミホタルルシフェリン発光基質及びその製造法	独立行政法人産業技術総合研究所
30	特開2012-094877	半導体装置及び半導体基板の重水素処理装置	独立行政法人産業技術総合研究所
31	特開2012-094683	ワイドバンドギャップ半導体装置	独立行政法人産業技術総合研究所
32	特開2012-093602	反射型偏光変調素子	独立行政法人産業技術総合研究所
33	特開2012-092223	多孔質膜	国立大学法人 宮崎大学 独立行政法人産業技術総合研究所
34	特開2012-091982	立方晶岩塩型構造を有するリチウムマンガン系複合酸化物およびその製造方法	株式会社田中化学研究所 独立行政法人産業技術総合研究所
35	特開2012-091172	可視光応答性光触媒と環境汚染物質の光分解法	独立行政法人産業技術総合研究所

No.	公開番号	発明の名称	出願人
36	特開2012-091143	環境耐性のある可視光応答性光触媒膜構造体および光触媒用助触媒	独立行政法人産業技術総合研究所
37	特開2012-091119	セラミックス濾過膜モジュール、濾過システム、およびセラミックス濾過膜モジュールの製造方法	住友電気工業株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
38	特開2012-089679	半導体ウエハの洗浄方法	茨城県 独立行政法人産業技術総合研究所
39	特開2012-088174	周波数雑音測定装置及び測定方法	独立行政法人産業技術総合研究所
40	特開2012-087395	撥水性を有するマグネシウム又はマグネシウム合金	独立行政法人産業技術総合研究所
41	特開2012-087357	成膜装置	トヨタ自動車株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
42	特開2012-087259	イオン性有機化合物及びその製造方法、並びにそれを用いた光応答性高分子電解質	独立行政法人産業技術総合研究所
43	特開2012-086175	被膜形成方法及び被膜	宮城県 加美電子工業株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
44	特開2012-086151	二酸化炭素塗装方法及びその装置	加美電子工業株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
45	特開2012-086150	二酸化炭素塗装方法及びその装置	加美電子工業株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
46	特開2012-086145	高圧二酸化炭素の連続混合による高粘度有機性流体の加工方法及びその装置	独立行政法人産業技術総合研究所
47	特開2012-086118	アルカリ塩共存下に水蒸気ガス化反応を用いる使用済み電気電子機器から資源を回収する方法	国立大学法人 千葉大学 国立大学法人東京工業大学 独立行政法人産業技術総合研究所
48	特開2012-086002	超音波生体組織測定装置	株式会社グローバルヘルス 独立行政法人産業技術総合研究所
49	特開2012-085647	ビオチン標識ウミホタルルシフェラーゼ・ストレプトアビジン複合体製造法及びその安定法	独立行政法人産業技術総合研究所
50	WO2010/070915	直動伸縮機構及び当該直動伸縮機構を備えたロボットアーム	株式会社川淵機械技術研究所 独立行政法人産業技術総合研究所
51	WO2010/064323	生体情報の判定装置及び判定方法	フィールファイン株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所